エッジフォーカスウィグラーの開発研究

三原彰仁^{A)}、磯山悟朗^{A)}、加藤龍好^{A)}、柏木 茂^{A)}、山本 樹^{B)}、土屋公央^{B)} ^{A)}大阪大学産業科学研究所 〒567-0047 大阪府茨木市美穂ヶ丘 8-1 ^{B)}高エネルギー加速器研究機構 〒305-0801 茨城県つくば市大穂 1-1

概要

我々は SASE での使用を目的とし、集束型ウィグラーの ひとつであるエッジフォーカスウィグラー(EF ウィグラ ー)の開発研究を行っている。これまでに、5 周期の EF ウ ィグラーの試作機を製作し、その磁場測定を行った。試作 機の製作段階において、ウィグラーを構成する永久磁石の 磁場エラーをキャンセルする新しい手法を用いた。本稿で は、今回用いた新しい永久磁石の製作方法の説明及び、磁 場測定の結果について報告する。

1 はじめに

SASE(Self-Amplified Spontaneous Emission)は共振器を用 いずに高い輝度のコヒーレントな放射光を発生出来るた め、反射率の高いミラーが存在しない真空紫外や軟X線領 域の高輝度光源として注目を集めている。しかしながら、 短波長領域での SASE 発振には、100m を超える長尺のウ ィグラーが必要になる。さらにピーク電流の高い電子ビー ムのビームサイズを小さく保ったままウィグラー内を通 過させる必要があるが、そのためには横方向の集束力が必 要になる。ウィグラー内において電子ビームに集束力を与 える方法としては、分離型集束方式と結合型集束方式のこ つが存在する[1]-[4]。我々は結合型集束方式のひとつにあ たる EF ウィグラーの研究をしている。それはウィグラー を構成する永久磁石にエッジ角を持たせることで電子ビ ームに集束力を与えるというものである[5]。

今回我々は、周期長 60mm、エッジ角 2°の EF ウィグラ -5周期分の試作機を作成し特性測定を行った。一般的に ウィグラー製作の際、それを構成する永久磁石のエラーが 問題となる。そこで、我々は永久磁石に生じるエラーを製 造段階において軽減させる新しい方法を考案し今回の製 作に適用した。

2 EF ウィグラー

EF ウィグラーとは図1に示すように Halbach 型平面ウィ グラーに用いられている長方形の永久磁石にエッジ角を 持たせることによって、x,y の両方向に集束力を与えるも のである。軌道面に垂直な磁場を発生させる偏向磁石(縦磁 化磁石)は台形をしており、軌道に並行な磁場を発生させる 磁石は平行四辺形となっている。EF ウィグラーの集束力は エッジ角 ϕ を変えることで可変であり、x 方向の磁場勾配 は dB_y/dx =4(B₀/\lambda_w) ϕ で与えられる。今回製作した試作機は 周期長 λ_w = 60mm、エッジ角 ϕ = 2°、ギャップ g = 30 で あり、これらのパラメータは現在阪大産研の SASE で使用



図1: EF ウィグラー模式図(1周期分)

している Halbach 型平面ウィグラーのパラメータを元に決定した。また磁石ブロックの大きさは $2a \times 2b \times 2c = 100 \times 20 \times 15 \text{ mm}^3$ である[6]。

3 磁石ブロックの切り出し方法

ウィグラーを構成する永久磁石は製造過程において磁 化に誤差が生じる。それは一般的に磁化方向で1°、磁場 強度で1%程度の大きさになると言われている。数千個以 上の磁石を並べるウィグラーでは、その磁場エラーが積み 重なるので大きな問題となる。この磁場エラーは、磁極に 磁場補正用の小さなチップを取り付けたり、順番を並べ替 えることで小さく出来るが、それには磁極ひとつひとつの 磁場を測定する必要があり面倒な作業である。今回ウィグ ラーを構成する磁石を製造する段階でエラー(特に磁化方 向のエラー)を軽減させる手法を考案し適用した。それは 次のようなものである。あるエラーを持つ磁石ブロックを 想定して、その磁石を磁化軸に沿って分断すると同じエラ ーを持つ磁石ブロックが二つ出来る。その一方を図2に示 すように磁化軸の廻りに 180°回転させて再び付けること により、主磁化方向以外のエラー成分が打ち消し合うので 磁化方向のエラーが軽減される。

もし、ひとつの磁石ブロックから図2のような磁石の組 を二つ切り出すことが出来れば、それらは同じエラーを



図2:磁化方向のキャンセレーション



持つ磁石となるはずである。ウィグラーを組む際に同じエ ラーを持つ磁石が予め分かるのであれば、磁石を組む段階 でそれらはペアとして適当な位置に配置することでウィ グラー内に生じる磁場エラーを容易に軽減させることが 出来る。この磁化方向エラーにおけるキャンセレーション の考えを用いた EF ウィグラー用の永久磁石の切り出し方 法を図3に示す。

EF ウィグラーの磁石は長方形型とは異なり、縦磁化磁 石が台形、横磁化磁石が平行四辺形である。このため磁石 の切り出し方法が少し複雑になる。まず、ひとつの素材ブ ロックから A,B,C,D のように四つ切り出す。縦磁化磁石の 場合は B と C を磁化軸に対し 180°回転させて AC(V1 磁 石)とBD(V2磁石)の組み合わせにする。一方、横磁化磁石 の場合は D と C を磁化軸に対し 180°回転させて AD(L1 磁石)と BC(L2 磁石)の組み合わせにする(図中の V2 磁石、 L2 磁石は裏返してある)。以上のように磁石を切り出して、 実際に EF ウィグラーを組む際には、V1 磁石、L1 磁石の N 極を、V2磁石、L2磁石のS極を用いることにした。これ により磁化方向エラーが小さく、かつ同じエラー特性の磁 石ブロックが二つずつ出来る。それらの磁石をペアとして 扱うことにより、磁場エラーの最適化を容易に行うことが できる。我々は EF ウィグラー5 周期分の試作機製作にあた りこの磁石ブロックを縦、横磁化磁石それぞれ 30 個づつ 計 60 個製作し、うちエラーの小さいもの 40 個を使用する ことにした。

4 磁石ブロック特性測定

出来上がった永久磁石のエラーが上手くキャンセルしているかどうか確認するために、磁化軸と磁場強度の二つについて磁場測定を行った。磁化軸の測定に使用した装置の概略図を図5に示す。この装置はx,y,z方向にそれぞれ一対のコイルを持つ。それらのコイルの中心に設計磁化軸がz方向を向くように磁石を置く。次に磁石を振動させることでそれぞれのコイルに発生する誘導電流からx,y,z方向それぞれの磁場強度を換算して磁化方向を導出した。横磁化磁石の磁極面はエッジ角 $\phi=2^\circ$ を持っていたので横磁化磁石の測定は多少困難であった。磁場強度の測定にはホール素子を用いて、磁極面の機械的中心から磁化軸に沿って10mm離れた点での磁場強度を測定した。



図.4 は磁化軸の測定結果をグラフにしたものである。磁 化軸のエラーの平均は縦磁化磁石が $\theta = 0.15^{\circ}$ 横磁化磁石 が $\theta = 0.64^{\circ}$ となった。横磁化磁石の方が縦磁化磁石に比 べてややエラーが大きいが、どちらもおおよそ $\theta = 1^{\circ}$ 以 下に留まっている。この結果から、磁化方向のエラーは上 手くキャンセルされていると言える。横磁化磁石のエラー が大きくなった理由としては、横磁化磁石の磁極面が磁化 軸に対してエッジ角 $\phi = 2^{\circ}$ を持っているため、計測の際に 誤差が増えた可能性が考えられる。次に磁場強度の測定結 果を図.6 に示す。



それぞれの種類の磁石について標準偏差を計算した結果、 全ての磁石において平均値の0.2%以下と、1%よりも小さい 値になった。これより種類別にみると磁場強度はかなり均一 であるといえる。しかしながら、縦磁化磁石に着目すると V1 磁石と V2 磁石では磁場強度の絶対値に2%弱の違いが ある。V1 磁石と V2 磁石に生じた磁場強度のズレの原因を 知るには、それらを切り出す前の素材ブロックの磁場強度 分布にむらがある、または素材ブロックの磁化方向がずれ ている等の可能性が考えられるので、素材ブロックの磁場 特性を知る必要がある。

5 素材ブロック特性測定

図7に示すように素材ブロックは、余裕を持って切り出 しが行えるよう、ひとまわり大きい長方形をしている。そ の磁場特性は製造過程の中の強磁場中形成・焼結の際にほ ぼ決定される。この強磁場を形成するコイルは素材ブロッ クに対して十分に大きく均一な磁場を発生させるが、形成 圧縮の際に磁場中心と素材ブロックの機械的中心がずれ ると出来上がった磁石の磁場中心が機械的中心と異なる 可能性がある。そこで、素材ブロックの磁場特性を知るべ く素材ブロックの両磁極面で磁場強度のマッピングを行 った。方法は磁場強度測定の時と同じくホール素子を用い て磁極面から 10mm 離れた点での磁場強度を測定した。磁 極面の機械的中心を原点とし、図7に示す x, y 方向に沿っ てそれぞれ、マッピング間隔 5mm, 10mm で 50×80 mm²の 範囲で行った。図8は素材ブロックの磁極面における磁場 強度分布を分かり易く相対的に示したものである。図8よ りわずかではあるが磁場中心がxの正の方向にずれている ことが分かる。それぞれの y 座標において x = -10~10



の範囲で磁場強度に約 2~3%の差があることが分かった。 図 7 と見くらべると、A 磁石と C 磁石よりも B 磁石と D 磁石の方が、磁場強度が大きいと考えられる。つまり縦磁 化磁石の V1 磁石はどちらも磁場強度の弱い磁石 A と C か ら出来ており、逆に V2 磁石はどちらも強い磁石 B と D か ら出来ている。縦磁化磁石の磁場強度に差が生じた原因の ひとつとして以上のことが考えられる。横磁化磁石を構成 している磁石ブロックの組み合わせを見ると、AD と BC のペアなので L1 磁石、L2 磁石ともに強い磁石と弱い磁石 の組み合わせになる。よって、横磁化磁石の磁場強度の間 に大きな差は生じなかったと考えられる。

6 結論と今後展開

今回我々はウィグラー内における磁場エラーを軽減さ せるため EF ウィグラー用磁石ブロックを新しい手法を用 いて加工・製作した。出来上がった磁石ブロックの磁場エ ラーを測定した結果、磁化方向に関しては思惑通り上手く エラーがキャンセルされており、磁場強度に関しては縦磁 化磁石の V1 磁石と V2 磁石に 2% 弱の差が生じた。しかし 磁場強度も磁石ブロックの種類別にデータを見るとそれ ぞれ個々のエラーは小さい値をしめしている。このことよ り今後、縦磁化磁石に関しては V1 磁石と V2 磁石の適当 な組を考えて EF ウィグラーを組めば、ウィグラー内に発 生する磁場は均一性を保ち、磁場エラーを最適化出来ると 考えられる。今回我々の提案した磁場エラー軽減を目的と した磁石ブロック製作の新たな手法は良い結果を示した と言える。今後は上記のように縦磁化磁石の組み合わせを 考えた上、ウィグラーを組んで磁場測定を行い全体として のエラーの様子がどうなっているか確認し、また測定され た磁場分布と数値計算により求まる値との比較を行う予 定である。

参考文献

- [1] LCLS DESIGN STUDY GROUP, SLAC-R-0521, (1998)
- [2] J. PFLUGER, YU. M. NIKITINA, NUCL. INSTR. AND METH. A 381 (1996) 554
- [3] A. A. VARFOLOMEEV, ET AL., NUCL. INSTR. AND METH. A 381 (1995) 70
- [4] ROSS D. SCHLUETER, NUCL. INSTR. AND METH. A 381 (1995)
 44
- [5] G. ISOYAMA, ET AL., NUCL. INSTR. AND METH. A 507 (2003) 234
- [6] R. KATO, ET AL., NUCL. INSTR. AND METH. A 445 (2003) 164